P/ NT COOPERATION TREAT

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 14 February 2001 (14.02.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.	Applicant's or agent's file reference
PCT/JP00/04169	WAZ0003
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
26 June 2000 (26.06.00)	28 June 1999 (28.06.99)
Applicant	
HAGIWARA, Katuo et al	

1.	The design and Office in beauty and find of its all asian and a
\ '·	The designated Office is hereby notified of its election made:
	in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
ł	21 December 2000 (21.12.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
·	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

R. Forax

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 Form PCT/IB/331 (July 1992)

PATENT COOPERATION TRATY PCT INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT (PCT Article 36 and Rule 70)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference WAZ0003	FOR FURTHER ACTIO		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP00/04169	International filing date (day 26 June 2000 (26		Priority date (day/month/year) 28 June 1999 (28.06.99)
International Patent Classification (IPC) or n C08L 9/10, B29C 41/14, A41D	national classification and IPC		
Applicant	NIPPON ZEON CO	D., LTD.	
and is transmitted to the applicant acts 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompant been amended and are the back Rule 70.16 and Section 607 of These annexes consist of a to 3. This report contains indications related Basis of the report II Priority III Non-establishment of IV Lack of unity of involved Reasoned statement citations and explansive Certain documents of VII Certain defects in the Certain def	a sheets, inclusion of opinion with regard to nove	ding this cover sets of the descrist containing reconsunder the Posts under th	ription, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority (see
Date of submission of the demand	Date	of completion of	of this report
21 December 2000 (21.	12.00)	19 Se	ptember 2001 (19.09.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Auth	orized officer	
Facsimile No.	Tele	ohone No.	

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP00/04169

I.	Basis	of the report	
1.	With	regard to the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the international application as originally filed	
	\sqcap	the description:	
	_	pages	, as originally filed
		pages	filed with the demand
			, filed with the letter of
	\Box	the claims:	
	ப	***	, as originally filed
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	, to aniented (tegether with any selection), filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
	$\overline{}$, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Ш	the drawings:	og opigipally filed
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
	_	pages	, filed with the letter of
		the sequence listing part of the description:	
			, as originally filed
			, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
2.	the ir	regard to the language, all the elements marked above were a nternational application was filed, unless otherwise indicated unle elements were available or furnished to this Authority in the formula in	vailable or furnished to this Authority in the language in which ider this item. ollowing language which is:
		the language of a translation furnished for the purposes of inte	ernational search (under Rule 23.1(b)).
		the language of publication of the international application (u	nder Rule 48.3(b)).
		the language of the translation furnished for the purposes of or 55.3).	f international preliminary examination (under Rule 55.2 and/
3.		n regard to any nucleotide and/or amino acid sequence minary examination was carried out on the basis of the sequence	disclosed in the international application, the international e listing:
	Ц	contained in the international application in written form.	
		filed together with the international application in computer re-	eadable form.
		furnished subsequently to this Authority in written form.	
		furnished subsequently to this Authority in computer readable	e form.
		The statement that the subsequently furnished written so international application as filed has been furnished.	equence listing does not go beyond the disclosure in the
		The statement that the information recorded in computer r been furnished.	eadable form is identical to the written sequence listing has
4.	\Box	The amendments have resulted in the cancellation of:	
		the description, pages	
		the claims, Nos.	
		the drawings, sheets/fig	
5.		This report has been established as if (some of) the amendme beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplementa	ents had not been made, since they have been considered to go al Box (Rule 70.2(c)).**
*	in th	acement sheets which have been furnished to the receiving Offi is report as "originally filed" and are not annexed to this 70.17).	ce in response to an invitation under Article 14 are referred to report since they do not contain amendments (Rule 70.16
**		replacement sheet containing such amendments must be referre	d to under item I and annexed to this report.
	<i>y</i> .	, <u> </u>	,

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 00/04169

v.			novelty, inventive step or industrial applicabi	lity;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO NO

2. Citations and explanations

The invention set forth in Claim 1 involves an inventive step relative to Document 1 cited in the international search report (JP, 5-247266, A (Nippon Zeon Co., Ltd.), 24 September 1999 (24.09.99); claims). Document 1 does not disclose the total quantity of acid groups, and this feature could not be deduced easily by a person skilled in the art.

.37

特 許 協 力 条 約



PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 WAZOOO3	今後の手続きにつ	いては、国際予備審査を IPEA/4	報告の送付通知 (様式 1 6) を参照すること	
国際出願番号 PCT/JP00/04169	国際出願日(日.月.年) 2	6.06.00	優先日 (日.月.年) 2.8	. 06. 99
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' C08L9/10, B2	29C41/14,	A41D19/00		
出願人 (氏名又は名称) 日本ゼオン株式会社	, -			
1. 国際予備審査機関が作成したこの目 2. この国際予備審査報告は、この表紙 この国際予備審査報告には、附 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で	氏を含めて全部で _ 対属書類、つまり補 □明細書、請求の範	3 ペーミ Eされて、この報告のま 囲及び/又は図面も添ん 参照)	^ジ からなる。 ま礎とされた及び /又	
3. この国際予備審査報告は、次の内容 I x 国際予備審査報告の基礎 II 優先権 III 新規性、進歩性又は産業 IV 発明の単一性の欠如 V x PCT35条(2)に規定すの文献及び説明 VI ある種の引用文献 VII 国際出願の不備 VII 国際出願に対する意見	上の利用可能性につ			れを裏付けるため
国際予備審査の請求書を受理した日 21.12.00		国際予備審査報告を作19.	F成した日 09.01	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番	:3号	特許庁審査官 (権限の 内田 靖恵 電話番号 03-35	6	4 J 9 5 5 3 泉 3 4 5 7

I.		国際予備審査報	吸告の基礎			
1.	ŗ		に提出された差し替え		れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。	Z
i	x	出願時の国際	祭出顧書類			
		明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの	カ
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第	項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの	D
		図面 図面 図面	第 第 第	ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの	
		明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 一 付の書簡と共に提出されたもの	ס
2.		上記の書類は、	下記の言語である			
2	[国際予備		たPCT規則55.2また	とは55.3にいう翻訳文の言語	
3.		この国際 この国際 出願後に 出願後に 出願後に 書の提出	出願に含まれる書面に 出願と共に提出された 、この国際予備審査(、この国際予備審査(提出した書面による配 があった る配列表に記載した配	よる配列表 フレキシブルディスク または調査)機関に提 または調査)機関に提 列表が出願時における	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 「による配列表 品出された書面による配列表 品出されたフレキシブルディスクによる配列表 国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述	ł
4.		i正により、下 明細書 請求の範囲 図面	記の書類が削除された 第 第 図面の第	ページ 項	ジ/図	
5.		れるので、そ	の補正がされなかった	こ示したように、補正が さものとして作成した。 なければならず、本報台	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら、(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は」 告に添付する。)	>

	-7./E	金米	報告
L-M KATE	17188	200	***

国際出願番号 PCT/JP00/04169

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	Ěについての法第12条	(РСТ35条(2)) に定める身	記解、それを裏付ける
1.	見解			
3	新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	1-10	有 無
ì	進歩性 (IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-10	
Æ	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-10	
	文献及び説明(PCT規則70.7)			

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1(JP 5-247266 A (日本ゼオン株式会社) 24.9月.1993(24.09.93),特許請求の範囲)に対して進歩性を有する。文献1には、酸基量の合計が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

 ${\tt PCT}$

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 WAZ0003		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/04169	国際出願日 26.06.00	優先日 (日.月.年) 28.06.99
出願人(氏名又は名称) 日本ゼオン株式会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	監報告を法施行規則第41条(PCT18∮ る。	条) の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。	
□ この調査報告に引用された先行技	支術文献の写しも添付されている。	
<u></u>	〈ほか、この国際出願がされたものに基~ れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査	· · · · · · · · · · · · · · · ·
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配 面による配列表	紀列表に基づき国際調査を行った。
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表	
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表	
	関に提出されたフレキシブルディスクに る配列表が出願時における国際出願の開	よる配列表 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
_	た配列とフレキシブルディスクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査が	^{ぶできない(第Ⅰ欄参照)。}	
3. ② 発明の単一性が欠如してい	、る(第Ⅱ欄参照)。	•
4. 発明の名称は x 出願	負人が提出したものを承認する。	
□ 次に	こ示すように国際調査機関が作成した。	
_		· ·
5. 要約は 🗓 出願	負人が提出したものを承認する。	
I II I		第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第1 図とする。 x 出願	頂人が示したとおりである。	・ □ なし
□ 出願	頂人は図を示さなかった。	•
□ 本図	図は発明の特徴を一層よく表している。	

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl', CO8L 9/10, B29C 41/14, A41D 19/00		
カ 御木ナ仁 よ八昭		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl', CO8L9/10,47/00, CO8F 236/04, B29C 41/14,	A41D 19/00	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
·		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号	寻
A JP, 5-247266, A (日本刊月.1993 (24.09.93), &EP, 559150, A1		
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	里 明 认
国際調査を完了した日 08.09.00	国際調査報告の発送日 19.09.00	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 内田 靖恵 4 J 9553 電話番号 03-3581-1101 内線 3457	3

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年1月4日(04.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/00726 A1

(51) 国際特許分類7: C08L 9/10, B29C 41/14, A41D 19/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04169

(22) 国際出願日:

2000 年6 月26 日 (26.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/181165 特願平11/182428 特願平11/215284

1999年6月28日(28.06.1999) JP JР 1999年6月28日(28.06.1999) 1999年7月29日(29.07.1999) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本ゼ オン株式会社 (NIPPON ZEON CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 100-8323 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 萩原勝男 (HAGI-WARA, Katuo) [JP/JP]. 太田久紀 (OTA, Hisanori) [JP/JP]; 〒210-9507 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁 目2番1号日本ゼオン株式会社総合開発センター内 Kanagawa (JP).

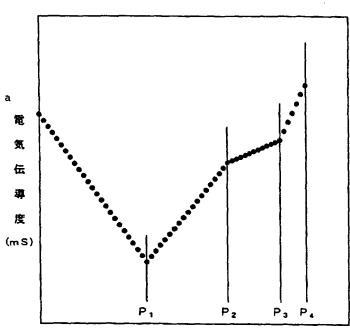
(74) 代理人: 和田靖郎(WADA, Yasuro); 〒100-8323 東京 都千代田区丸の内二丁目6番1号 日本ゼオン株式会 社内 Tokyo (JP).

(81) 指定国(国内): US.

/続葉有)

(54) Title: LATEX FOR DIP FORMING AND MOLDED OBJECT OBTAINED BY DIP FORMING

(54) 発明の名称: ディップ成形用ラテックス及びディップ成形物



添加した塩酸の累計量 (ミリモル)

a...ELECTRICAL CONDUCTIVITY (mS)

b...CUMULATIVE AMOUNT OF HYDROCHLORIC ACID ADDED (mmol)

bonded to or adsorbed on the surface of the copolymer as a component of the latex and that of the acid groups present in the aqueous phase of the copolymer latex is 0.1 to 2 meq, in terms of hydrochloric acid, per g of the copolymer. This latex is molded by dip forming to obtain a molding which has no fear of causing protein allergy, feels soft to the touch, and has excellent mechanical strength.

(57) Abstract: A latex for dip forming which is a latex of a copolymer obtained by polymerizing monomers comprising 10 to 90 wt.% conjugated diene, 0.1 to 20 wt.% ethylenic acid, and 10 to 89.9 wt.% other ethylenic monomer(s) copolymerizable with these monomers, wherein the sum

of the amount of the acid groups

DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開 類:

-- 国際調査報告

(57) 要約:

共役ジエン単量体10~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体0.1~20重 量%及びこれらの単量体と共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体10~8 9.9重量%からなる単量体を重合して得られる共重合体のラテックスであって、 ラテックスを構成する共重合体の表面に結合又は吸着した酸基量と該共重合体ラテ ックスの水相中の酸基量との合計が、塩酸当量換算で、共重合体1g当り0.1~ 2ミリ当量であるディップ成形用ラテックスを用いてディップ成形することにより、 蛋白アレルギーを引き起こす恐れがなく、風合いが柔らかく、しかも機械的強度に 優れたディップ成形物を得る。

1

明細書

ディップ成形用ラテックス及びディップ成形物

技術分野

本発明はディップ成形物及びディップ成形用ラテックスに関し、さらに詳しくは、 蛋白アレルギーを引き起こす恐れがなく、風合いが柔らかく機械的強度に優れたディップ成形物及び該ディップ成形物を得るためのディップ成形用ラテックスに関する。

背景技術

従来、ゴム手袋として、天然ゴムラテックスに、加硫剤である硫黄等を配合した 組成物をディップ成形したものが使用されてきた。しかし、最近では、天然ゴムラ テックスに含まれている天然の蛋白質が、人体の皮膚と接することによりアレルギ 一反応を引き起こし、発疹、かゆみ等を引き起こすことが問題となっている。

一方、アクリル酸ーアクリロニトリルーブタジエン共重合体ラテックス等のカルボン酸変性ニトリル系共重合体ラテックスに、加橋剤として酸化亜鉛を配合した組成物からディップ成形することも行われている。このようにして得られたディップ成形物は、特に耐油性に優れ、機械的強度が高いので、有機溶剤を使用する作業場などで賞用されているが、反面、風合いが硬いという欠点がある。

そこで、この点を改善する方法として、天然ゴムラテックスとカルボン酸変性ニトリル系共重合体ラテックスとを交互に重ねてディップ成形する方法や、カルボン酸変性ニトリル系共重合体ラテックスとカルボン酸変性した合成シスー1,4ーポリイソプレンゴムラテックスを混合して用いる方法(特開昭53-101036号公報)などが提案されている。しかし、前者の方法では天然ゴムラテックスを使用するために蛋白アレルギー問題を内在し、また両者の方法とも異種のラテックスを用いることから工程が複雑になり生産性が低いという問題があった。

発明の開示

上記事情に鑑み、本発明の目的は、蛋白アレルギーを引き起こす恐れがなく、風 合いが柔らかく、しかも機械的強度に優れたディップ成形物及びそのためのディッ プ成形用ラテックスを提供することにある。

本発明者らは、かかる本発明の目的を達成すべく鋭意研究を行った結果、ラテックスを構成する共重合体の表面の酸基量と該共重合体ラテックスの水相中の酸基量がディップ成形物の風合いに影響を及ぼすことを見出し、この知見に基いて本発明を完成するに到った。

かくして本発明によれば、共役ジエン単量体10~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体0.1~20重量%及びこれらの単量体と共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体10~89.9重量%からなる単量体を重合して得られる共重合体のラテックスであって、ラテックスを構成する共重合体の表面に結合又は吸着した酸基量と該共重合体ラテックスの水相中の酸基量との合計が、塩酸当量換算で、共重合体1g当り0.1~2ミリ当量であることを特徴とするディップ成形用ラテックスが提供される。

また、本発明によれば、上記のディップ成形用ラテックスをディップ成形してなるディップ成形物が提供される。

発明を実施するための最良の形態

本発明のディップ成形用ラテックスは、共役ジェン単量体10~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体0.1~20重量%及びこれらの単量体と共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体10~89.9重量%からなる単量体を重合することによって得ることができる。

用いられる共役ジェン単量体は、特に限定されず、具体例としては、1,3-ブタジェン、イソプレン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジェン、2-エチル-1,3-ブタジェン、1,3-ペンタジェン及びクロロプレン等を挙げることができる。これらの共役ジェン単量体は、1種類を単独で使用してもよく、2種以上を組合せて用いることもできる。上記のうち、1,3-ブタジェン又はイソプレンが好ましく用いられる。この単量体の使用量は、全単量体の10~90重量%、好ましくは20~80重量%、さらに好ましくは25~75重量%である。10重量%より少なくなると手袋としての風合いが得られなくなるし、逆に90重量%より多くなると引張強度及び引裂強度が低下し手袋としての保形性が得られなくなる。

共役ジェン単量体の使用量は、これと併用するその他のエチレン性不飽和単量体の種類に応じて上記範囲内で適宜決定すればよいが、その他のエチレン性不飽和単量体としてエチレン性不飽和ニトリル単量体を使用する場合は、好ましくは単量体の30~90重量%、さらに好ましくは35~80重量%である。また、その他のエチレン性不飽和単量体として芳香族ビニル単量体を使用する場合は、単量体の10~90重量%、好ましくは20~80重量%である。いずれの場合も共役ジェン単量体の量が少なくなるとディップ成形物の風合いが硬くなり、逆に多くなると引張強度及び引裂強度が低下する。

エチレン性不飽和酸単量体は、カルボキシル基、スルホン酸基、酸無水物基等の 酸性基を含有するエチレン性不飽和単量体であれば特に限定されない。その具体例 としては、アクリル酸、メタクリル酸等のエチレン性不飽和モノカルボン酸単量 体;イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、ブテントリカルボン酸等のエチレン性不 飽和多価カルボン酸単量体; フマル酸モノブチル、マレイン酸モノブチル、マレイ ン酸モノ2ーヒドロキシプロピル等のエチレン性不飽和多価カルボン酸の部分エス テル単量体;無水マレイン酸、無水シトラコン酸等の多価カルボン酸無水物;スチ レンスルホン酸、ビニルスルホン酸、メチルビニルスルホン酸、 (メタ) アリルス ルホン酸、(メタ) アクリル酸-2-スルホン酸エチル、2-アクリルアミド-2 ーヒドロキシプロパンスルホン酸等のエチレン性不飽和スルホン酸単量体; (メタ) アクリル酸-3-クロロ-2-リン酸プロピル、(メタ) アクリル酸-2-リン酸 エチル、3-アリロキシー2-ヒドロキシプロパンリン酸等のエチレン性不飽和リ ン酸単量体;などを挙げることができる。これらの単量体はアルカリ金属塩又はア ンモニウム塩として用いることもできる。また、これらの単量体は単独で使用して も、2種以上を組合せて用いることもできる。上記の単量体の中でも、エチレン性 不飽和モノカルボン酸単量体がディップ成形物の風合いと引張強度のバランスに優 れる点で好ましく、特にメタクリル酸が好ましい。

エチレン性不飽和酸単量体の使用量は、全単量体の0.1~20重量%、好ましくは1~15重量%、さらに好ましくは2~10重量%である。0.1重量%より少なくなるとディップ成形物の引張強度が低下し、逆に20重量%より多くなるとディップ成形物の引裂強度が低くなるとともに、風合いが硬くなる。

その他のエチレン性不飽和単量体としては、エチレン性不飽和ニトリル単量体、 芳香族ビニル単量体、エチレン性不飽和酸誘導体系単量体、架橋性単量体等を使用 することができる。これらの単量体の種類及び使用量は、目的とするディップ成形 物に要求される風合い、耐油性、機械的強度等の各種特性を勘案して適宜決定する が、なかでもエチレン性不飽和ニトリルが耐油性に優れる点で好ましい。

エチレン性不飽和ニトリル単量体は、特に限定されない。その具体例としては、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、フマロニトリル、αークロロアクリロニトリル、αーシアノエチルアクリロニトリル等が挙げられ、なかでもアクリロニトリルが好適に使用される。エチレン性不飽和ニトリル単量体の使用量は、目的とするディップ成形物の要求特性に応じて決定すればよいが、好ましくは全単量体の9~50重量%、より好ましくは20~45重量%である。この量が少ないと、ディップ成形物の耐油性が悪くなり、多いとディップ成形物の風合いが硬くなる。

芳香族ビニル単量体の具体例としては、スチレン、メチルスチレン、ビニルトルエン、クロロスチレン、ヒドロキシメチルスチレン等が挙げられ、なかでもスチレンが好適に使用される。芳香族ビニル単量体の使用量は、目的とする手袋の要求特性に応じて決定すればよいが、通常、単量体の10~89.9重量%、好ましくは20~80重量%である。この量が少ないとディップ成形物の風合いが柔らかくなりすぎ、多いとディップ成形物の風合いが硬くなる。

エチレン性不飽和酸誘導体系単量体の具体例としては、例えば、エチレン性不飽和酸エステル単量体、エチレン性不飽和酸アミド単量体等が挙げられる。エチレン性不飽和酸エステル単量体は、エチレン性モノ不飽和酸又はエチレン性多価不飽和酸と、ハロゲン等の置換基を有していてもよい各種アルコールとのエステルである。これらの具体例としては、例えば、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸・リフルオロエチル、(メタ)アクリル酸ー 2 ーエチルヘキシル、(メタ)アクリル酸トリフルオロエチル、(メタ)アクリル酸テトラフルオロプロピル、(メタ)アクリル酸メトキシメチル、(メタ)アクリル酸エトキシエチル、(メタ)アクリル酸エトキシエチル、(メタ)アクリル酸メトキシエトキシエチル、(メタ)アクリル酸シアノメチル、(メタ)アクリル酸2 ーシアノエチル、(メタ)アクリル酸1 ーシアノプロピル、(メタ)アクリル酸2 ーエチルー6 ーシアノヘキシル、

(メタ) アクリル酸3 - シアノプロピル、(メタ) アクリル酸ヒドロキシエチル、 (メタ) アクリル酸ヒドロキシプロピル、(メタ) アクリル酸グリシジル、(メタ) アクリル酸ーN, N-ジメチルアミノエチル等の(メタ) アクリル酸エステル;マレイン酸ジブチル、フマル酸ジブチル、マレイン酸ジエチル等の多価カルボン酸エステル;等が挙げられる。

エチレン性不飽和酸アミド単量体の具体例としては、例えば、(メタ) アクリルアミド、Nーメチロール(メタ) アクリルアミド、N, Nージメチロール(メタ) アクリルアミド、Nープロポキシメテル(メタ) アクリルアミド、Nープロポキシメチル(メタ) アクリルアミド系単量体等が挙げられる。

架橋性単量体としては、例えば、ジビニルベンゼン等の共役ジビニル化合物;ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトール (メタ) アクリレート等のポリ (メタ) アクリレート化合物等が挙げられる。

本発明のディップ成形用ラテックスは、ラテックスを構成する共重合体の表面に結合又は吸着した酸基量(以下、「表面酸基量」という。)と該共重合体ラテックスの水相中の酸基量(以下、「水相酸基量」という。)との合計(以下、「総酸基量」ということがある。)が、塩酸当量換算で、共重合体1g当り0.1~2ミリ当量、好ましくは0.15~1.8ミリ当量のものである。総酸基量が0.1ミリ当量未満の場合は、手袋にした場合の架橋が不十分で引き裂き強度が弱くなり、また、ラテックスのコロイド安定性が不足するため、架橋剤等を配合する時、凝固物を発生させることがある。2ミリ当量を超える場合には、親水性成分が過多となり、手袋を水に浸漬した時に強度が低下しやすくなる。

ラテックスの総酸基量を上記範囲内に制御するための方法は特に限定されないが、通常、重合に使用するエチレン性不飽和酸単量体の種類、量又は重合反応系への添加時期等を調整することにより行われる。そのほか、乳化剤又は重合開始剤の種類又は量;重合系のpH等を調整する方法を併用することが可能である。

本発明のディップ成形用ラテックスは、下記(1)式

1.
$$5\% \le CS2$$
値, $CS1$ 値 ≤ 3. 0% (1)

CS1値:100mlのビーカーに0.1重量%刻みで濃度の異なるNaCl溶液を各30ml入れ、その中に固形分濃度5%のラテックス1滴(約0.2cm³)滴下した時ラテックスが凝固する最小の濃度

CS2値:100mlのビーカーに0.1重量%刻みで濃度の異なるNaCl溶液を各30ml入れ、その中に固形分濃度45%のラテックス1滴(約0.2 cm³)滴下した時ラテックスが凝固する最小の濃度に定義される化学的安定性指数CS値を有することが、均一な膜厚の手袋を与える点で、好ましい。

CS2値が小さくなるとラテックスの化学的安定性が低下し、酸化亜鉛、硫黄デイスパージョン等との配合時に凝固物(コアギュラム)が生じ易く、更にディップ成形性が悪くなり膜厚が均一とならない。また、CS1値が大きくなると化学的安定性が高くなり、膜の生成が悪くディップ後に、型を引き上げた場合、配合液が凝固せず、垂れてしまい膜厚が不均一になる。

ラテックスの化学的安定性をコントロールする方法としては、特に限定されないが、単量体混合物中のエチレン性不飽和酸単量体量、単量体混合物を重合する際の乳化剤量及び得られる共重合体ラテックスのpHをコントロールすること等が挙げられる。

本発明のディップ成形用ラテックスは、通常、常法に従って乳化重合法で製造される。乳化重合の温度は、通常、0~100℃であるが、45℃以下で行うと、機械的強度、風合いに優れたディップ成形物が容易に得られる。また、単量体混合物の添加方法は特に限定されず、単量体混合物を重合反応器に一括して仕込む方法、単量体混合物を重合反応器に連続的に供給する方法、単量体混合物の一部を重合反応器に仕込み、その残りの単量体を重合反応器に連続的に供給する方法等のいずれを採用してもよい。

重合に用いられる重合開始剤は、特に限定されない。その具体例としては、例えば、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過リン酸カリウム、過酸化水素等の無機過酸化物;ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、tーブチルハイドロパーオキサイド、1,1,3,3-テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、2,5-ジメチルへキサン-2.

部であることが好ましい。

5 ージハイドロパーオキサイド、ジー t ーブチルパーオキサイド、ジーαークミルパーオキサイド、アセチルパーオキサイド、イソブチリルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド等の有機過酸化物;アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスー2,4ージメチルバレロニトリル、アゾビスイソ酪酸メチル等のアゾ化合物等を挙げることができる。これらの重合開始剤は、それぞれ単独で、あるいは2種類以上を組み合わせて使用することができる。過酸化物開始剤は、ラテックスを安定して製造することができ、しかも、機械的強度が高く、風合いが柔らかなディップ成形物が得られるので好ましく用いられる。開始剤の使用量は、その種類によって若干異なるが、単量体混合物に対して、0.01~0.6重量%であることが好ましい。また、過酸化物開始剤と還元剤を組み合わせて、レドックス系重合開始剤として使用することもできる。還元剤の具体例としては、硫酸第一鉄、ナフテン酸第一銅等の還元状態にある金属イオンを含有する化合物;メタンスルホン酸ナトリウム等のスルホン酸化合物;ジメチルアニリン等のアミン化合物;などが挙げられる。これらの還元剤は単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。還元剤の使用

これらの開始剤のうち、過酸化物開始剤と還元剤とを組み合わせたレドックス系重合開始剤がより好ましい。

量は、種類によって若干異なるが、過酸化物1重量部に対して0.03~10重量

重合に用いられる乳化剤も特に限定されず、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエステル等の非イオン性乳化剤;ミリスチン酸、パルミチン酸、オレイン酸、リノレン酸の如き脂肪酸及びその塩、高級アルコール硫酸エステル、アルキルスルホコハク酸、アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪族スルホン酸塩等のアニオン性乳化剤;トリメチルアンモニウムクロライド、ジアルキルアンモニウムクロライドの如きアンモニウムクロライドや、ベンジルアンモニウム塩等及び第4級アンモニウム塩等のカチオン性乳化剤;α,βー不飽和カルボン酸のオルフェートエステル、スルホアルキルアリールエーテル等の共重合性乳化剤などを挙げることができる。特に、アニオン性乳化剤又は非イオン性乳化剤が好適に用い

られる。これらの乳化剤は単独で又は2種以上を組合せて用いることができ、その 使用量は、通常、単量体混合物に対して0.1~9重量%である。

また重合に際して、必要に応じて分子量調整剤、粒径調整剤、老化防止剤、キレート化剤、酸素捕捉剤等の重合副資材を使用することができる。

重合は、通常、転化率90%以上、好ましくは95%以上、更に好ましくは99%以上になるまで行われる。得られるラテックスの粒径は、通常、 $0.07\sim0.3$ μ m、好ましくは、 $0.08\sim0.2$ μ mである。粒径が過度に小さいとラテックスの粘度が高くなって取扱いが困難になり、更に配合安定性も低下する。逆に過度に大きいとディップ成形物の成膜性が悪くなる。

本発明のディップ成形用ラテックスは、老化防止剤として、ラジカル連鎖禁止作用のあるフェノール系化合物を含有することが好ましい。フェノール系化合物はディップ成形物に対して非汚染性であり、臭気も少なく、さらに後工程においてディップ成形物を塩素化処理してもピンク色に変色する問題を引き起こす恐れがない(耐ピンキング性に優れる)。なお、この塩素化処理は、手袋のようなディップ成形物の内表面同士が密着して、互いに剥がれ難くなる問題を解消する為の方法のひとつである。

フェノール系化合物の他に芳香族アミン化合物を用いることもできるが、ディップ成形物に対して汚染性であり、更に臭気の問題も起こしやすい。また、老化防止剤として、過酸化物分解作用のある化合物も使用できるが、熱、紫外線によって黄色変色が発生し、それ単独では老化防止効果が小さい。

フェノール系化合物には、モノフェノール化合物、ビス、トリス、ポリフェノール化合物、チオビスフェノール化合物等がある。その具体例として、モノフェノール化合物としては、2, 6 — ジーt — ブチルフェノール、t 0 — ジーt — ブチルフェノール、t 2 t 0 — ジーt — ブチルフェノール、ブチルヒドロキシフェノール、t 3 t 6 — ジーt — ブチルアミノール、ブチルヒドロキシフェノール、t 0 t 0

フェノール系化合物の中でも、常温で固体で、且つその融点がディップ成形物の製造で曝される最高温度より低いことが好ましい。通常、ディップ成形物にかかる最高温度は120℃程度である。老化防止剤が常温で液状であると臭気があり、融点が120℃より高いとディップ成形時に老化防止剤が溶融せずにディップ成形物に均一に浸透しにくくなる。上記の点を勘案して、2,6ージーtーブチルー4ーメチルフェノール、pークレゾールとジシクロペンタジェンのブチル化反応生成物等がより好ましく使用される。

老化防止剤の使用量は、目的とするディップ成形物の要求特性に応じて決定すればよいが、ラテックス固形分100重量部に対して0.1~3重量部が好ましく、0.3~1重量部がとくに好ましくい。この使用量が少ないと、熱変色、紫外線変色、強度低下が起こりやすくなり、多くなると耐熱変色性、耐光変色性、強度維持における添加効果が低下してくる。

老化防止剤をラテックスに添加する方法は、特に限定されないが、ラテックスとの混合の容易さを考慮して、通常、エマルジョンやディスパージョンのような液状の分散体で添加される。これらの分散体は、通常、エマルジョン法又は粉砕法によって調製される。

エマルジョン法は、必要に応じて加熱することにより液状にした老化防止剤、乳化剤及び温水とを、十分に高速攪拌してエマルジョンとする方法である。水を媒体とするため、使用できる老化防止剤の融点は、通常、水の沸点である100℃以下、好ましくは90℃以下である。

粉砕法は、エマルジョン法では使用できない融点が高い固体上のものを機械的に 細粒化し、それを分散体にする方法である。粉砕法には、ターボミル、ジェットミル等を用いる乾式粉砕と、コロイドミル等を用いる湿式粉砕法がある。粉砕による 到達粒径が小さいこと及び粉砕時の発熱が少ないことから湿式粉砕法が好ましく、 その中でも、メディア式湿式粉砕法が好ましい。メディア式湿式粉砕法では、ボールミル、高速ビーズミル等が用いられるが、なかでも高速ビーズミルによる粉砕が 好ましい。

高速ビーズミル法は、円筒状の容器に球状のメディアを充填し、アジテーターシャフトを用いて高速回転させ、メディアを運動させた中に老化防止剤をポンプ等を用いて供給することにより回分式または連続式に粉砕する方法である。メディアには、通常、直径0.5mm以上、好ましくは直径0.5~10mm、さらに好ましくは0.5~3mmの小粒径ビーズが用いられる。ビーズの密度は、通常、2g/cm³以上である。ビーズの材質としては、ジルコニアなどの高硬度のセラミックス;スチールなどの高硬度金属が好適に用いられる。ビーズの好ましい充填量は、粉砕効率を考慮すると60~95%であり、さらに好ましくは70~85%である。

本発明のディップ成形物は、上記のディップ成形用ラテックスを常法に従ってディップ成形して得られる。通常、ディップ成形は、ディップ成形用配合液に型を浸漬し、型の表面にラテックスを沈着させた後、型をディップ成形用配合液から引き上げ、乾燥することにより行われる。ディップ成形法の具体例としては、直接浸漬法、アノード凝着浸漬法、ティーグ凝着浸渍法などが挙げられる。

ディップ成形用配合液には、ディップ成形用ラテックスの他に、通常、加硫剤(架橋剤)、ラテックスを金属イオン架橋させる為の加硫助剤、加硫促進剤、p H調整剤としての塩基等が配合される。また必要に応じて、老化防止剤、充填剤、増粘剤等を配合することができる。本発明のディップ成形用ラテックスは、単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができ、また本発明の目的を損なわない限り、その他のラテックスを併用することもできる。

本発明においては、架橋剤として硫黄または硫黄化合物が用いられる。その使用量は、ラテックス固形分100重量部当たり、通常、0.3~5重量部、好ましくは0.5~3重量部である。また、機械的強度をより向上させるには、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化鉛等の金属酸化物、とくに酸化亜鉛を加えることが好ましい。その使用量は、ラテックス固形分100重量部に対して、通常0.1~5重量部、好ましくは0.5~3重量部である。この使用量が少ないと強度が小さくなり、逆に多くなると強度等に及ぼす添加効果が飽和する為、経済的でない。これらの金

属酸化物だけで架橋することも可能であるが、金属架橋のみでは風合いが硬くなり やすいので、硫黄と金属酸化物を併用し硫黄架橋と金属架橋を共存させることが好ましい。

ディップ成形においては、型を配合液に浸漬する前又は型を配合液から引き上げた後、凝固剤で処理することにことが必要である。処理方法としては、浸漬前の型を凝固剤の溶液に浸漬して型に付着させる方法、ラテックスを沈着させた型に凝固剤の溶液を振りかける方法などがある。凝固剤としては、例えば、硝酸カルシウム、塩化カルシウム等の多価金属塩が用いられる。

ディップ成形用配合液から引き上げた後、温水処理又は熱処理を行う。温水処理 又は熱処理を行うことによって、余剰の単量体及び配合助剤が除去され、また共重 合体の架橋反応が促進される。温水処理又は熱処理の方法は特に限定されず、例え ばラテックスを沈着させた型を温水に浸漬する方法、ラテックスを沈着させた型に オーブン等の中で温風を吹き当てる方法、ラテックスを沈着させた型に赤外線を照 射する方法などを挙げることができる。

本発明によれば、このようにしてディップ成形物が得られる。成形物の形状はとくに制限されず、その具体例として、指サック、薄物手袋、中厚手袋、サポートされた手袋、哺乳瓶用の乳首、スポイト、水枕、カテーテル、気球、風船、人形などが挙げられる。なかでも、本発明のディップ成形用ラテックスは厚みが0.1~0.3ミリメートルの薄物手袋用に有用であり、このラテックスを用いて成形される薄物手袋は蛋白アレルギーを引き起こす恐れがなく、風合いが柔らかく、しかも機械的強度に優れているので、手術用および診断用に好適に使用できる。またディップ成形物は、必要に応じて、その表面をタルク、炭酸カルシウムなどの無機粒子;でんぷん粒子、ポリスチレン粒子などの有機粒子;シリコンオイルなどでコーティングされていてもよい。

以下に実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。なお、特に断りのない限り、実施例及び比較例中の部及び%は重量基準であり、ラテックスの重量は固形分換算である。また、実施例中の各種測定値は以下の方法によって得られたものである。

(共重合体ラテックス1g当りの総酸基量)

図1は、共重合体の表面酸基量及び共重合体ラテックスの水相酸基量の測定方法 に従って、共重合体ラテックスに塩酸を添加していくときの共重合体ラテックスの 電気伝導度の変化を示す。

蒸留水で洗浄した150mlのガラス容器に、固形分濃度を2%に調整した共重合体ラテックス50gを入れ、溶液電導率計(京都電子工業社製:CM-117、使用セルタイプ:K-121)にセットして攪拌する。以後、攪拌は塩酸の添加が終了するまで継続する。共重合体ラテックスの電気伝導度が2.5~3.0 (mS)になるように、0.1規定の水酸化ナトリウム (和光純薬社製:試薬特級)を共重合体ラテックスに添加した後、6分経過してから電気伝導度を測定する。この値を測定開始時の電気伝導度とする。この共重合体ラテックスに0.1規定の塩酸(和光純薬社製:試薬特級)を0.5ml添加して30秒後に電気伝導度を測定する。再び0.1規定の塩酸を0.5ml添加して30秒後に電気伝導度を測定する。この操作を、30秒間隔で、共重合体ラテックスの電気伝導度が測定開始時の電気伝導度以上になるまで繰り返しおこなう。

得られた電気伝導度データを、縦軸:電気伝導度(mS)、横軸:添加した塩酸の累計量(ミリモル)としたグラフ上にプロットすると、図1のように3つの変曲点を有する塩酸量ー電気伝導度曲線が得られる。3つの変曲点のX座標及び塩酸添加終了時のX座標を、値が小さい方から順にそれぞれ P_1 、 P_2 、 P_3 及び P_4 とし、X座標が零から P_1 まで、 P_1 から P_2 まで、 P_2 から P_3 まで及び P_3 から P_4 まで、の4つの区分内のデータについて、それぞれ、最小二乗法により近似直線 L_1 、 L_2 、 L_3 及び L_4 を求める。 L_1 と L_2 との交点のX座標を A_1 (ミリモル)、 L_2 と L_3 との交点のX座標を A_2 (ミリモル)、 L_3 と L_4 との交点のX座標を A_3 (ミリモル)とする。

共重合体1g当りの表面酸基量及び共重合体1g当りの水相酸基量は、それぞれ、式(a)及び式(b)から、塩酸換算したミリ当量として、与えられる。従って、共重合体ラテックス1g当りの酸基量は式(c)に表す様に、それらの式(a)及び式(b)の合計となる。

- (a) 重合体1g当りの表面の酸基量=A2-A1
- (b) 重合体1g当りの水相中の酸基量=A3-A2

(c) 共重合体ラテックス1g当りの総酸基量 = (a) + (b)

(風合い)

ディップ成形物をダンベル変形2号(小型)で打ち抜いて試験片を作製し、引張速度500mm/分で引っ張り、伸び率が300%の時の引張強度を測定した。数値の小さい方が風合いが柔らかいことを示す。

(引張強度)

上記試験片を引張速度500mm/分で引っ張り、破断直前の引張強度を測定した。

(水浸漬後強度)

上記試験片を水に3時間浸漬し、余分な水を拭き取った後、引張速度500mm /分で引っ張り、破断直前の引張強度を測定した。

(CS値)

100mlのビーカーに0.1%刻みで異なる濃度のNaCl溶液を各30ml入れ、その中にラテックスを1滴(約0.2cm³)滴下し、ラテックスが凝固する濃度を測定した。これをラテックス固形分濃度5%、45%についてそれぞれ行い、そのときの測定値をそれぞれCS1値、CS2値とした。固形分濃度5%のラテックスは、固形分濃度45%のラテックスに軟水を加えて調製した。

(成膜性)

手袋型の表面に形成した固形皮膜物を、その型から剥して得た手袋形状のディップ成形物の成膜状態を目視で観察し、下記の基準で評価した。

評価基準 〇:全体的にムラのない連続膜を形成

△:部分的にムラのある連続膜を形成

×: 亀裂、穴などのある不連続な膜を形成

(膜厚及びその単分散性比)

ディップ成形物の線を引いた部分の膜厚を20箇所測定し、その平均値及び標準 偏差を求めた。膜厚は平均値で示し、膜厚の単分散性比は標準偏差を平均値で除し て百分率で表した。数値の小さい方が均一成膜性が良い。

(耐油性)

ディップ成形物を直径20mmの円形に打ち抜いて試験片を作製し、所定の試験

油に25℃で48時間浸漬した後、試験片の面積を測定し、試験油に浸漬前と浸漬後との面積の変化を浸漬前の面積で除した値(面積膨潤率)を求め、耐油性の指標とした。数値が小さい方が耐油性が高い。

(耐熱変色性)

ディップ成形物の試験片をオーブンに入れ、大気雰囲気中、160℃で10分間 加熱した後、イエローインデックス(黄色み度:以下「Y. I. 」という)を色差 計(スガ試験機株式会社)で測定した。数値の小さい方が耐熱変色性に優れる。

(耐光変色性)

ディップ成形物の試験片を耐光試験機(スガ試験機株式会社:ロングライフタイプ)を使用して、大気雰囲気中、63℃で16時間紫外線照射した後、Y. I. を色差計で測定した。数値の小さい方が耐光変色性に優れる。

(耐ピンキング性)

5%次亜塩素酸ナトリウム水溶液 9 9部と濃塩酸 1 部とを混合して調整した遊離塩素溶液に、ディップ成形物を 4 8時間浸漬し、取り出した後、 2 %アンモニア水溶液で十分洗浄し、更に水洗いした後、 5 0 ∞ のタンブラーで乾燥する。そのディップ成形物の a *値(赤み度)を色差計で測定した。数値が小さい方が耐ピンキング性に優れる。

(実施例1)

窒素置換した重合反応器に、アクリロニトリル34部、1,3ーブタジェン59部、メタクリル酸7部、分子量調整剤(TDM:t-ドデシルメルカプタン)0.5部、軟水150部、乳化剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)2.5部、開始剤(過硫酸カリウム)0.2部及び還元剤(エチレンジアミン四酢酸)0.1部を仕込み、重合温度を30℃に保持して20時間反応させた後、反応停止剤を添加して重合を終了した。

得られたラテックスから未反応単量体を除去した後、共重合体ラテックスのpH及び濃度を調整して、固形分濃度45%、pH8.3の共重合体ラテックスAを得た。得られたラテックスの物性を表1に示す。

硫黄1.0部、酸化亜鉛1.0部、酸化チタン1.0部及び水酸化カリウム0.03部、水3.2部を混合して調製した固形分濃度50%の加硫剤分散溶液7部を、

固形分濃度45%のラテックスA220部に混合してディップ成形用配合液を得た。この一方、硝酸カルシウム20部、非イオン性乳化剤(エマルゲン-810:花王社製品)0.05部及び水80部を混合して調製した固形分濃度20%の凝固剤溶液に手袋型を1分間浸漬し、引き上げ後3分間50℃で乾燥して、凝固剤を手袋型に付着させた。次に、凝固剤の付着した手袋型をディップ成形用配合液に6分間浸漬し、引き上げ後その手袋型を20℃で3分間乾燥させた。次に、その手袋型を80℃で20分間乾燥機にて乾燥させ、引続き120℃迄昇温し、25分間熱処理して、手袋型の表面に固形皮膜物を得た。最後にこの固形皮膜物を手袋型から剥し手袋形状のディップ成形物を得た。このディップ成形物の評価結果を表1に示す。

(実施例2~4、比較例1~3)

単量体組成を変えた他は実施例1と同様にして、固形分濃度45%、pH8.3 の共重合体ラテックスB~Gを得た。得られたラテックスの物性を表1に示す。

ラテックスAの代わりに、それぞれラテックスB~Gを使用すること以外は、実施例1と同様にしてディップ成形物を得た。これらのディップ成形物の評価結果を表1に示す。

表1のディップ成形物の評価結果から、本発明の共重合体ラテックスを用いた実施例1~4のディップ成形物は、風合いが柔らかく、引張強度及び水浸漬後強度も高いことがわかる。これに対して、総酸基量が小さいラテックスEを使用すると、風合いは柔らかいが、引張強度及び水浸漬後の強度が低くなる(比較例1)。また、総酸基量が大きいラテックスFやラテックスGを使用すると、引張強度は高いが、風合いが硬く、水浸漬後の強度も低くなる(比較例2、比較例3)。

			表1				
		寒	実施例			比較例	
	-	2	3	4	1	2	6.
(単量体)							,
アクリロニトリル (部)	3.4		4 5			000	ر بر
スチフン (部)		2 0		5 0	5 0		
1, 3ーブタジドン (摂)	5 9	6 5	5 0	8	5 0	- 52 0	9
メタクリル酸 (部)	7	15					
アクリル酸 (部)			<u>ء</u>	2			0 0
ラテックス	A	В	O	D	3	ഥ	
(ラテックス物性)	· -						
総酸基量(ミリ当量)	1.07	1.51	1.02	0.46	0.02	3.25	2. 4 4
(ディップ成形物物性)							
風合い (kg/cm²)	46	38	5 2	3 0	10	100	00
引張強度 (kg/cm²)	360	3 1 0	370	250	9		
水浸漬後強度 (kg/cm²)	250	200	260	4		r o	ם כ
ı		١	,	۲	- -		V

(実施例5~10)

表2に示す単量体混合物を使用する以外は、実施例1と同様にしてラテックスH ~Mを得た。但し、ラテックスMは、調製後のラテックスpHを5.6にした。

ラテックスH〜Mの総酸基量は、共重合体1g当たり0.15~1.8ミリ当量の範囲内であった。ラテックスH〜MのCS1値およびCS2値を測定し、結果を表2に示す。

硫黄1.0部、酸化亜鉛1.5部、酸化チタン0.7部及び水酸化カリウム0.03部、水3.2部を混合して調製した固形分濃度50%の加硫剤溶液7部を使用すること、ラテックスAにかえてラテックスH~Mを使用すること以外は、実施例1と同様にしてディップ成形物を得た。これらのディップ成形物の評価結果を表2に示す。

実施例5~10のディップ成形物は、風合いが柔らかく引張強度が高く、例示した範囲では、耐油性に大差は無かった。また、水浸漬後の強度も高かった。

表2の結果から、CS1値及びCS2値が1.5%以上、かつ3.0%以下のラテックスH~Jを使用して得られた実施例5~7のディップ成形物は、均一成膜性に優れていることがわかる。CS2値が1.5%未満のラテックスK及びMを使用すると、成膜性が十分でなく、ムラのない膜を作るにはより多量のラテックスを使用することが必要であった(実施例8、実施例10)。またCS1値が3.0%を超えるラテックスLを使用する場合も、成膜性がやや不十分であり、厚みムラのない膜を作るにはより多量のラテックスを使用することが必要であった(実施例9)。

表 2

AZ Z						
	実施例					
	5	6	7	8	9	10
(単量体)						
アクリロニトリル (部)	3 5	4 5	3 5	4 0	20	30
1,3-ブタジエン(部)	50	50	63	5 7	70	60
メタクリル酸 (部)	1 5	5	2	3	10	10
ラテックス	Н	I	J	К	L	М
(ラテックス物性)						
CS1値 (%)	2. 7	2. 3	2. 2	1. 4	3. 3	1. 9
CS2值 (%)	2. 2	1. 7	1. 5	0. 6	2. 5	1. 2
(ディップ成形物物性)						
成膜性	0	0	0	×	Δ	×
膜厚 (mm)	0.2	0.26	0.29	0.45	0.18	0.32
膜厚単分散性比(%)	6	4.5	3.8	2. 8	12.2	3. 5
風合い (kg/cm²)	60	44	38	40	5 4	5 7
引張強度(kg/cm²)	420	340	300	310	390	400
耐油性(%) JIS #3	2	0	2	2	3	2
イカ油	11	4	1 2	12	12	11
ガソリン	23	1 2	2 2	2 1	2 6	23

表 3

		表 3			,	
	•	. 実施例				
	1 1	1 2	13	1 4	1 5	16
(単量体)						
アクリロニトリル (部)	23		4 5	ĺ	3 4	20
スチレン (部)		44		42		
1,3ープタジエン(部)	6 5	50	5 3	5 6	5 9	68
メタクリル酸 (部)	12	6	2	2	7	12
ラテックス 	N	P	Q	R	S	Т
老化防止剤	2, 5-ジ-	pークレソ*-	プチル化ノ	N-フェニルー	N, パーシ	シーチオカル
	t-アミルハイ	ルとジシク	ニル化フェノ	N'-	-2-t7fN	
	ト・ロキノン	ロヘ・ンタシ	- v	(1, 3-ジ	-p-フェニレ	ッケル
		エンのプチ		メチルフ・チ	ンジャミン	
		/化反応	İ	<i>▶</i>)-p-7±		
		生成物		ニレンシ・アミ		
				ν		
融点 (℃)	172	115	< 3 0	4 4	225	8 5
分散方法	ピース・ミル	ピース・ミル	エマルシ・ョン	エマルシ・ョン	t*ース*ミル	ピース・ミル
(ディップ成形物物性)						
耐熱変色性	56.8	55.2	55.7	55.4	55.9	65.3
耐光変色性	5 2. 7	50.9	51.2	50.3	51.5	60.2
耐ピンキング性	0.18	0.10	0.12	3.21	3.12	2.10

(実施例11~16)

表3に示す単量体混合物を用いる以外は、実施例1と同様にしてラテックスN~ Tを得、それぞれのラテックスの固形分100部に対して表3に示す老化防止剤0. 5部を添加した。ラテックスAに代えて、これらの老化防止剤を含有するラテックスを用いる以外は、実施例1と同様にしてディップ成形物を得た。

なお、ビーズミルによる分散方法としては、ジルコニア製の直径 0.5 mmビーズ (装入量:ミル容積の 80%)を入れたリングミル分散機 (RG-100:(株) 荒木鉄工製)を用い、エマルジョン法による分散方法としては、55℃の条件で、TKホモミキサー(4D型:特殊機化工業製)を用いて、それぞれ固形分濃度 50%の分散液を調製する方法を採用した。

これらのディップ成形物の評価結果を表3に示す。なお、いずれも均一成膜性に 優れ、風合いが柔らかく、引張強度および水浸漬後の強度は高いものであった。

表3の結果から、フェノール系化合物を添加すると、得られるディップ成形物は、耐熱変色性及び耐光変色性及び耐ピンキング性に優れていることがわかる(実施例11~13)。これに対して、芳香族アミン化合物を添加すると、耐熱変色性及び耐光変色性は良いが、耐ピンキング性にやや難がある(実施例14及び15)。また、過酸化物分解作用のあるジチオカルバミン酸塩を添加すると、耐熱変色性、耐光変色性、耐ピンキング性ともにフェノール系化合物に比べて劣っている(実施例16)。

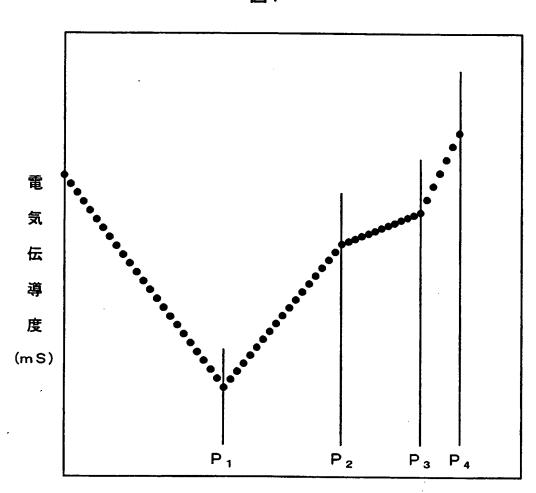
産業上の利用可能性

かくして本発明によれば、蛋白アレルギーを引き起こす恐れがなく、風合いが柔らかく、しかも機械的強度に優れたディップ成形物及びそのためのディップ成形用 ラテックスを得ることができる。

請求の範囲

- 1. 共役ジエン単量体10~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体0.1 ~20重量%及びこれらの単量体と共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体10~89.9重量%からなる単量体を重合して得られる共重合体のラテックスであって、ラテックスを構成する共重合体の表面に結合又は吸着した酸基量と該共重合体ラテックスの水相中の酸基量との合計が、塩酸当量換算で、共重合体1g当り0.1~2ミリ当量であることを特徴とするディップ成形用ラテックス。
- 2. エチレン性不飽和酸単量体がエチレン性不飽和モノカルボン酸単量体である請求の範囲1記載のディップ成形用ラテックス。
- 3. その他のエチレン性不飽和単量体がエチレン性不飽和ニトリル単量体および/または芳香族ビニル単量体を含むものである請求の範囲 1 記載のディップ成形用ラテックス。
- 4. 共重合体のラテックスが、下記式(1)式に定義される化学的安定性指数CS値を有する請求の範囲1記載のディップ成形用ラテックス。
 - $-1.5\% \le CS2値, CS1値 ≤ 3.0\%$ (1)
- 5. ラテックス固形分100重量部に対して、老化防止剤0.1~3重量部含有してなる請求の範囲1記載のディップ成形用ラテックス。
- 6. 老化防止剤がフェノール系老化防止剤である請求の範囲5記載のディップ成形用ラテックス。
- 7. 老化防止剤が、常温で固体で、かつその融点がディップ成形物の製造で 曝される最高温度より低いものである請求の範囲5記載のディップ成形用ラテック ス。
- 8. 老化防止剤が高速ビーズミルにより粉砕されたものである請求の範囲 5 記載のディップ成形用ラテックス。
- 9. 請求の範囲1記載のディップ成形用ラテックスをディップ成形してなるディップ成形物。
- 10. 請求の範囲1記載のディップ成形用ラテックスをディップ成形してなる 薄物手袋。

図1



添加した塩酸の累計量 (ミリモル)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04169

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08L 9/10, B29C 41/14, A41D 19/00					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C08L9/10, 47/00, C08F 236/04, B29C 41/14, A41D 19/00					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000					
Electronic data base consulted during the international search (name	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category* Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A JP, 5-247266, A (Nippon Zeon Co 24 September, 1993 (24.09.93), Claims & EP, 559150, Al	o., Ltd.),	1-10			
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
** Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 08 September, 2000 (08.09.00)	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory under document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent for the patent of mailing of the international search.	priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.	Telephone No.				

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ , CO8L 9/10, B29C 41/14, A41D 19/00		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ¹ , CO8L9/10,47/00, CO8F 236/04, B29C 41/14,	A41D 19/00	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語) 	
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ささは、その関連する箇所の表示	関連する 情求の範囲の番号
A JP, 5-247266, A (日本1月、1993 (24.09.93), &EP, 559150, A1	特許請求の範囲	1-10
C欄の続きにも文献が列挙されている。	グラントファミリーに関する別紙	を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表されて出願と矛盾するものではなく、系論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該の新規性又は進歩性がないと考えら「Y」特に関連のある文献であって、当該上の文献との、当業者にとって自りよって進歩性がないと考えられるも「&」同一パテントファミリー文献	を明の原理又は理 を文献のみで発明 られるもの を文献と他の1以 月である組合せに
国際調査を完了した日 08.09.00	国際調査報告の発送日 1 9.09.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 内田 靖恵 電話番号 03-3581-1101 P	98 3457